

# 光学膜喷涂设备(桌上型) TB001

适用于低黏度常压涂布

适合光学薄涂布(抗反射膜/AR、抗污膜/AS、抗眩膜/AG、防雾膜/AF等)  
，并可搭配等离子系统进行镀膜前处理

## 特点

- 适用于低黏度喷涂
- 应用层面广，如 AR / AG / Hard Coating  
均可均匀涂布
- 封闭式喷涂空间，减少污染
- 操作简便
- 体积小不占空间



## 应用产业

触控面板保护玻璃、挡风玻璃、电视保护片、透明基板表面涂布、  
电子纸萤幕、PDA、卫星导航萤幕、太阳能电池玻璃、建筑玻璃、  
眼镜 hard coating / 抗污处理

主要零组件	规格
喷头	低流量低雾化压力二流体喷头
滑台行程	X : 300mm、Y : 300mm、Z : 100mm
滑台速度	max. 500mm/s (max. 200mm/s for plasma type)
针筒 pump	控制流量 : 0~50 ml/min
储药桶	0.3 L / 0.5 L、材质 : 塑胶 / 玻璃

配件	规格
Plasma 处理模组	型号 : 009SA ; 功率 : 100W ; 流量 : 8.5L N2 or CDA ; 有效处理高度 2-6mm ; 有效速度速度 50~200mm/s (视样品及处理高度而定)
液体流量控制器	型号 : PW111、流量 : 80ml/min(for IPA)

